

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第4区分

【発行日】平成17年5月12日(2005.5.12)

【公開番号】特開2003-171717(P2003-171717A)

【公開日】平成15年6月20日(2003.6.20)

【出願番号】特願2001-375914(P2001-375914)

【国際特許分類第7版】

C 2 1 D 1/773

【F I】

C 2 1 D 1/773 D

【手続補正書】

【提出日】平成16年6月29日(2004.6.29)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0005

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0005】

ここで、一例として、ガス浸硫窒化処理を行なう2室型の熱処理炉について図3により説明する。

【手続補正2】

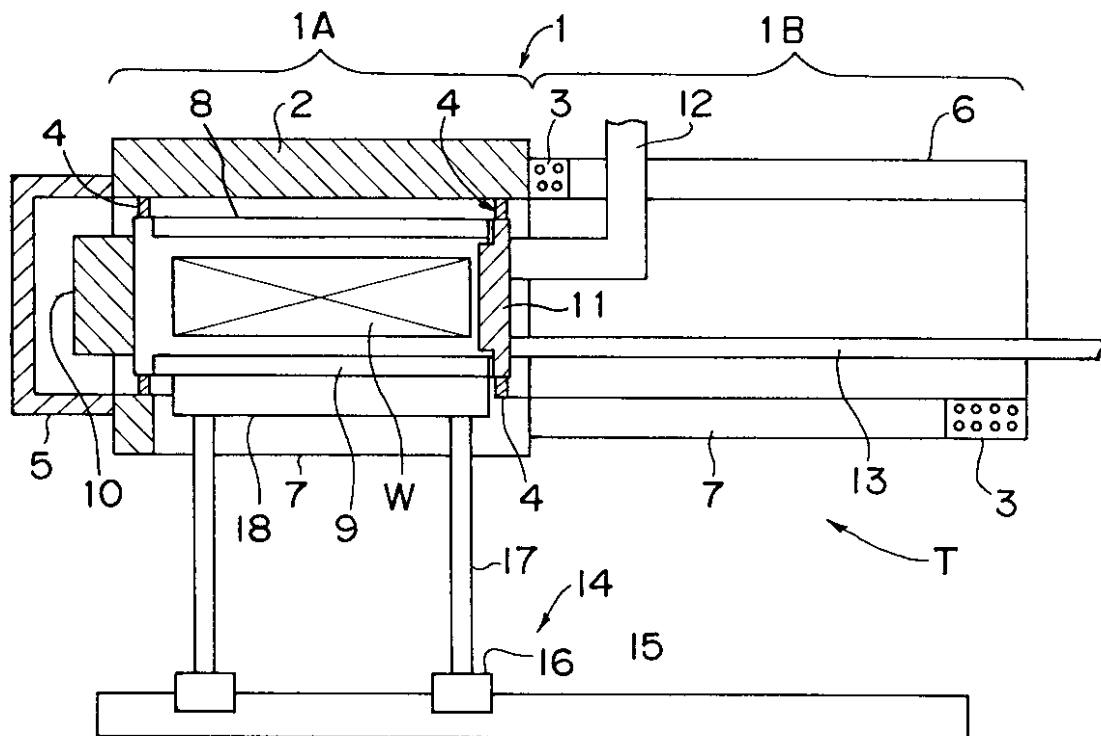
【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【図1】



【手続補正3】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図3

【補正方法】変更

【補正の内容】

【図3】

